DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

002509915

WPI Acc No: 1980-27938C/198016

9-Vinyl-anthracene cpds. prepn. - by reacting a

9-anthryl-methyl-dialkyl-phosphonate cpd. and an aldehyde in strongly

alkaline soln. or dispersion

Patent Assignee: RICOH KK (RICO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

 Patent No
 Kind
 Date
 Applicat No
 Kind
 Date
 Week

 JP 54151955
 A 19791129
 198016 B

 JP 87016934
 B 19870415
 198718

Priority Applications (No Type Date): JP 7857962 A 19780516

Abstract (Basic): JP 54151955 A

Prepn. of 9-vinyl-anthracene cpds. of formula (II) where R2 is H halogen or cyano, dialkylamino, alkyl, alkoxy or an aromatic residual gp. substd. by nitro gp. or a hetero ring residual gp. such as N-ethylcarbazolyl gp.; and X is H or halogen, is described. Process comprises dispersing or dissolving a strongly basic alkali cpd. in a solvent, and adding to the dispersion or the soln. 9-anthrylmethyl dialkylphosphonate formula (I), (where R1 is 1-4C alkyl), and a soln. of aldehyde of formula R2CHO.

The prod. obtd. is of high purity, and the cost of prodn. is low.

THIS PAGE BLANK (USPRO)

(B日本国特許庁(JP)

1D 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭54-151955

	識別記号	發日本分類 16 D 51	庁 内整理番号 6956—4 H	❸公開 昭和	句54年(19	979)11月29日
C 07 C 25/26		16 E 333	7330—4H	発明の数	1	
C 07 C 43/20		103 K 111	7731-4H	審査請求	未請求	
C 07 C 79/10			7457—4 H			
C 07 C 87/62			7118—4H		•	(全 7 頁)
C 07 C 121/60			7731—4H			
C 07 D 209/86			7242—4 C			
G 03 G 5/06	101	•	7381—2H			
	1 0 2	•	7381—2H			

⊗9-スチリルアントラセン及びその関連化合物の製造方法

②特 願 昭53-57962

22出 願昭53(1978)5月16日

70発 明 者 佐々木正臣

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号 株式会社リコー内 ⑫発 明 者 橋本充

東京都大田区中馬込1丁目3番 6号 株式会社リコー内

切出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

個代 理 人 弁理士 月村茂

外1名

最終質に続く

明 細 警

1. 発明の名称

9 - ステリルアントラセン及び その関連化合物の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 強塩基性アルカリ化合物を溶媒中に充分、 分散又は溶解せしめ、この分散液又は溶液中 に、一般式 |

(但し、X は水果又はハログン、B, は炭素 数1~4の低級アルキル毒を表わす。) で示される9-アントリルメテルホスホン酸 ジアルキル及び一般式 []

R4 - CHO

(但し、Riは非世換、又はハロゲン、シア ノ苔、ジアルキルアミノ芸、アルキル芸、 アルコキシ茲もしくはニトロ芸で催換さ

(但し、X及び貼は前述の通り)

で示される 9 - ステリルアントラセン及びその関連化合物の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は9 - スチリルアントラセン及びその 関連化合物の改良製造法に関する。

9 - スチリルアントラセン及びその関連化合物は光導電性物質として有用であるが、溶鉄に不溶又は難溶な不純物の存在しないことが不可欠である。これは感光体の作成時に感光層形成用の樹脂溶液中にこのような不純物が残存すると、得られる感光体の静態特性に悪影響を及ぼすばかりでなく、感光層の結晶化を誘発し端光

- 2 -

特別昭54-151955(2)

時の光の透過を妨げるため、キャリヤーの発生 効率が落ち、耐久性までも損なう恐れがあるか らである。

本発明の第一の目的は以上の欠点を除去し、 不溶性又は難溶性の剛生物を生成しない 9 - ス チリルアントラセン及びその関連化合物の製造

- s -

で示されるアルデヒドの溶液を添加し、反応させることを特徴とする一般式 I

(但し、X及び Re は前述の通り)

で示される 9 - スチリルアントラセン及びその 関連化合物を製造する方法である。

 法を提供することである。

即ち本免明方法は強塩基性アルカリ化合物を 裕棋中に充分、分散又は溶解せしめ、この分散 液又は溶液中に一般式 |

$$X \xrightarrow{\bigcirc} CH_1P(OR_1)_1$$

(但し、X は水 来又はハログン、 R₁ は炭素数 1~4の低級アルキル茶を扱わす。) で示される9~アントリルメテルホスホン酸ジ アルキル及び一般式 B

R₁ - C H O

(但し、R. は非置換又はハロゲン、シアノ基、 ツアルキルアミノ基、アルキル基、アルコ キン基もしくはニトロ基で置換された芳香 族残基又はN-エチルカルパゾリル基等のへ テロ環疫基を扱わす。)

- 4 -

化合物の添加順序を前述のように強塩基性アルカリ化合物に一般式 | の化合物及び一般式 | の化合物及び一般式 | の化合物を加えるという順序にしたところ、前配 副反応が抑えられ、高純度、高収率で目的化合物が得られることを見出した。本発明はこのような知見に基づいて達成されたものである。

本発明方法を更に詳しく説明すると、原料化合物である一般式 I の9 - アントリルメチルホスホン酸ジアルキルは亜リン酸トリアルキルと、対応するハロメチル化合物とを、直接、或いはトルエンなどの不活性溶媒中で間接的に加熱するとにより容易に製造される。ここで亜リン酸トリアルキルのアルキルとしては炭素数く以下のアルキル基、特にメチル基、エチル基などが好ましい。

反応務供としてはペンゼン、トルエン、キシレン、クロルペンゼン等の炭化水果類、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、2-メトキシエタノール、ピス(2-メトキシエチル)エーテル、テトラヒドロフラン、

期昭54-151955(3)

ジオキサン等のアルコール及びエーテル類、その他、ジメチルスルホキンド、ジメチルホルムアミド、N-メチルビロリドン等が挙げられる。中でも極性溶媒、例えばジメチルホルムアミド及びジメチルスルホキシドが特に適している。

反応温度は1)使用する溶媒の反応成分、特に強塩基性アルカリ化合物に対する安定性、2)縮合成分(一般式」及び10化合物)の反応性、3)前配アルカリ化合物の溶媒中における縮合剤としての反応性によつて広範囲に選択するととができる。例えば極性溶媒を用いる時は更にには10~100℃、好ましくは20~60℃である。しかし反応時間の短額又は活性の低い組合剤を使用する時は更に高い温度(最大180℃)でもよい。従つて極性溶媒の場合、反応温度は基本的には10~160℃の範囲である。

強塩基性アルカリ化合物としてはアルカリ金 属の水酸化物、アミド又はアルコラート(好ま しくは1~4個の炭素原子を含むアルコールの アルコラート)があるが、経済的な理由からり

- 7 -

に、色素や電子受容性物質と組合せて物感する こともできる。また結准剤溶液に溶解し、光導 能性類料~結増剤、又は光導促性類料蒸焙のキ ヤリヤー発生層上に塗布してキャリヤー移動層 として用いることができる。

以下、実施例に基づき本発明を脱別する。 実施例 1

カリウム t - ブトキシド2 5.6 g (0.288 8 モル)をN,N - ジメチルホルムアミド(以下DMFという) 1 0 U W中、 室温で光分に撹拌分散した後、 この分散液中にジエチル - 9 - Tントリルメテルホスホネート 8 0.0 g (0.152 モル)及び p - ジメナルアミノベンメブルデヒド227g (0.152 モル)をDMF 9 U W中に浴解を、 数しく機拌したが、反応温度が 4 0 ℃を超えないように後々に腐下、 数した液で でのでで、 更に 2 g (9 1.9 5)、 燃点 179.0~た。 収益 4 5.2 g (9 1.9 5)、 燃点 179.0~

チクム、ナトリウム及びカリウムの水酸化物、 アミド又はアルコラートが好ましい。

一般式 「の9 - アントリルメチルスルホン酸 ジアルキル及び一般式 」のアルデヒドの使用量 は 漁常、化学量論量である。また強塩基性アルカリ化合物の使用量は前配2)及び3)項によつて変化するが、一般式 「の9 - アントリルメチルホスホン酸 ジアルキル 1 モルに対し通常は 1 ~ 5 モル倍量、好ましくは 1 ~ 3 モル倍量である。

- 8 -

180.5℃。 存借クロマトグラフィー (シリカ、 展開 辞媒; ベンゼン) により α,β - ビス (アン トリル - 9) エチレンの 側生は 認められなかつ た。

担製品をn-ブタノールから再結晶して黄色 針状結晶で、融点 1 7 9.5 ~ 1 8 0.5 ℃の 9 - (4 - ジメチルアミノスチリル) アントラセンの純品を44 た。

元素分析値(Coa Hos Nとして)

C H N

計 簿 値 (名) 8 9.1 2 6.5 5 4.3 0

実 則 値 (分 89.14 6.54 4.32

赤外線吸収スペクトル(KBr錠剤法) ð trane(CH=CH) P 6 U cm⁻¹

奥施例 2

ナトリウムエチラート 1 5.5 g (0.2 2 8 モル)をDMP 1 2 0 叫中に室源で充分投枠、分散した後、この分散液中に 1 U - プロモーリーアントリルメテルホスホネートジエチル 6 1.9 g (0.1 5 2 モル)及びp - ジエチルアミノベン

特開昭54-151955(4)

赤外線吸収スペクトル(KBr錠剤法)

δ trans (CH = CH) 960 cm⁻¹

奥施例3~12

実施例1のp-ジメチルアミノペンズアルデヒドの代りに下記数に列挙するアルデヒド、 溶 媒、 強塩基性アルカリ化合物及び反応温度を 用 いた他は実施例1と同じ方法で、 副生物を生成 することなく、 同表に示すアントラセン化合物 を得た。 得られた化合物の収率、 敗点、 元素分析値及び赤外線吸収スペクトルの特性吸収(KBr 錠剤法)を併記した。

(以下余白)

メアルデヒド 2 6.9 8 (0.1 5 2 モル)を DMP 1 0 0 配に容解した容液を、室温下激しく投件しなから、反応温度が 6 0 ℃を越えないように滴下した。痛下終了後、更に室温で 4 時間提件し、ついで酢酸で内容物を中和し、約100 配のメタノールで希釈した。析出した結晶を沪別し、水洗、乾燥した。 収益 5 6.2 9 (8 5.9 5)、 融点 1 6 9.5 ~ 1 6 1.0 ℃。 薄簡クロマトグラフィー(シリカ、 展開溶媒; ペントリルー 9) エチレンの出生は認められなかつた。

粗製品を酢酸エチルから再結晶して赤橙色ブリズム状結晶で、融点 1 6 1.5~1 6 2.5 ℃の 1 リープロム - 9 - (4 - ジエチルアミノスチリル) アントラセンの納品を待た。

元歌分析(Cro Hra NB r として)

C H N Br 計算値(物) 72.55 5.63 3.25 18.56 奨 測値(物) 72.61 5.63 3.25 18.50

-11-

-12-

曾開昭54-151955(5)

来 系 名	ナルデヒド	ある。	反形的度	激塩基性 アルカリ 化合物	计 改 物	改化	職 (で)	元報分。	海 衛 留 衛	を対する	IRAW PA (ca') 3 trans (CR=CH)
m	онс - О- ио	ю#3	りフラッ	Na OCH,	⊝ ⊝-c+=c+-⊙-no,	9 2.5	256.5~ 81.01	5 6.5~ 8 1.0 1 2'5 7.0 (8121)	4.6 6	4.30	9 6 2
•	. 12@24 .	•		NeOC ₂ H ₂	(4) (O) - CH=CH - (O) - C#	9 8 0	176.5~ 83.51	177.5 (8346)	4.79	l	ე ე
v	онс-@- см		•	NaOC ₂ H ₄	(O)-cH=CH-(O)-CN	و ا ا	174.5~ 90.60	7 4.5~ 9 0.6 u 1 7 5.5 (9046)	4.9 2 (4.9 5)	4.60	a 9 6
٠	OHC—ON	DMF	阳	KOC, B, (1)	Ct.H,	9 0.5	134.0~ 88.68	3 4.0~ 8 8.6 8 1 3 5.0 (8883)	7.1 4 (7.18)	3.98 (399 ₎) 9 6
-	онс-Ф-си	•	•	Na OC. H.	(О) (О)-сн-сн-(О)-сн, (О)	ဘ နက် စာ	163.5~ 93.79	63.5~ 93.79	(616)	1	0 9 6
				:						U U	~ n

-13-

特開 昭54-151955 (6)

80	Онс 🔘	DMF	928 Ord	函数 NaOCaHs	н, ⊝-сн-сн-⊝	8 5.0	133.5~	133.5~ 94.25 5.74 134.5 (9425) (5.75)	5.7 4 (5.75)	ı	0 9 6
6	онс -(()- осн	•	•	KOC, Hp(t)	(1)	9 0.5	165.0~	89.01 5.84 (8910) (585)	5.84		0 9 6
. 0 1	онс 💮	Vytna natryk		•	(О)- св-сн -(О)	8 8.0	177.5~ 94.50	77.5~ 94.50 5.47 178.0 (9451) (5.49)	5.47	ı	သ ဖ
1 1	©©©	DMF		4	(О) - сн-сн — (О) (О) (О) - сн-сн — (О)	9 0.0	308.0~ 94.48 309.0 (9457)	9 4.48 5.44 30 9.0 (9457) (543)	5.4 4 (5.43)	. 1	9 6
2	онс О С. н.	•		•	Ö Ö-CF=CH-ONO Ö, Ċ₁R₁	8 9. U	208.5~ 90.60		5.83	3.5 2 (352)	0 9 6

第1頁の統き

の発 明 者 川上とみ子東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

THIS PAGE BLANK (USPTO)